# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-177446

(43)Date of publication of application: 11.09.1985

(51)Int.CI.

G11B 7/24 B41M 5/26

G11C 13/04

(21)Application number : 59-031458

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

(22)Date of filing:

23.02.1984

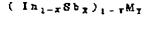
(72)Inventor: FUNAKOSHI NORIHIRO

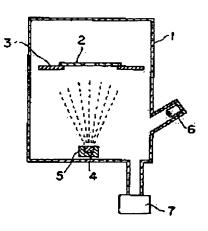
### (54) OPTICAL DISK RECORDING MEDIUM

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical disk recording medium which permits easy recording, reproducing, erasing and rerecording of information and has high phase stability of a recording state by forming an alloy layer consisting of In and Sb or In and Sb and a specific metal within a specific compsn. range.

CONSTITUTION: The alloy film expressed by the formula (X is 55wt% X 80 wt%, Y is 0wt% Y 20wt%, M is 1 kinds selected from Au, Ag, Cu, Pd, Pt, Al, Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se and Bi) is deposited by evaporation on a substrate 2 consisting of polymethyl methacrylate, etc. by irradiating an electron beam from, for example, an electron beam generating source 6 on an alloy material 4 contained in a crucible 5. A protecting film consisting of fluoride such as MgF2, AlF3 or the like or oxide such as TeO3, TiO2 or the like is then provided on an alloy layer. The suitable selection of the compsn. between 120W160° C phase transition temp. of the alloy layer is thus made possible. The recording medium which requires less





writing energy and permits stable repeated erasing and writing in the recording phase is obtd.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

### ⑪日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 177446

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月11日

G 11 B B 41 M G 11 C 7/24 5/26 13/04 A -8421-5D 7447-2H 7341-5B

外1名

審査請求 有 発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称 光ディスク記録媒体

> ②特 顧 昭59-31458

**砂**出 願 昭59(1984)2月23日

砂発 明 者

宜博

話公社茨城電気通信研究所内

①出 願 人 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

の代 理 人 弁理士 光石 士郎

### 1.発明の名称

光ディスク記録媒体

#### 2.特許詡求の範囲

### (1) 一般式

(Inj-xSbx)1-YMY

で表わされる組成の合金膜を配除層に有する ことを特象とする光ティスク配母似体。ただ し一般式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 重量 5 ≤ X ≤ 8 0 型量 5、

· 0 重量多 S Y S 2 0 重量多

てあり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、 Si , Ge , Ga , Sn . Te , Se = IU Bio 9 ちから恋んだ少くとも一番を表わす。

### 

( In 1 - x Sb x ) 1 - y M y

で表わされる組成の合金膜を記録版に有し、 さらに記録版上面に TeOz、 V2O2、 V2Os、 TiOz、SiOz などの敬化物又はMgFz、CeFz、 ALF: などの非化物のうちから選んだ少くと

も一枚を保護段として砂膜したことを特徴と する光ディスク配録媒体。ただし、一般式に おけるX、Yはそれぞれ

### 5 5 直量 \$ ≤ X ≤ 8 0 直量 \$ 、

#### 0 重量 5 ≤ Y ≤ 2 0 重量 5

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AC、 Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se & L U Bi O うちから激んだ少くとも一句を殺わす。

#### 3.発明の詳細な説明

### く技能分野>

本発明は書き終え可能な、新規な書き込み・ 再生用光ディスク記録媒体に関する。

#### く従来技術>

光ティスクは、当初情報に応じて蘇根上に形 成した凹凸状ピット列を配録船とし、ピット列 を光学的にピックアップして情報を再生するも のであつた。しかし、固体の相転移を利用した 配録方式が開発されるに至り、単に再生するだ けてなく、情報の昔を込みおよびその将生の両 者をレーザ光で行い、1ピントを約2ヵ角だ書

and the second second second

### 特质昭60-177446(2)

き込むととができ、現在の高密度磁気デイスクと比較しても1桁以上高い配験密度を実現なり、情報を非疑性できき込み、再生および高速数でするとある。 デイスクの配数を固めた かんさせるかんか また、それがない。また、それができるなどの形像を受けないようにするととができるなどの利点をもつている。

#### く発明の目的>

### く発明の構成>

上記目的を達成するための本発明の光ティスク記録媒体は、一般式

#### (In<sub>1-X</sub>Sb<sub>X</sub>)<sub>1-Y</sub>M<sub>Y</sub>

で表わされる組成の合金膜を配鉄層に有することを特なとするものである。ただし、上配一般 式におけるX、Yはそれぞれ

## 

.であり、Mは Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 AL 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se かよび Bi のう ちから遊んだ少くとも 1 額を扱わす。

### また、一般式

(Jn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-x</sub>M<sub>y</sub>
て扱わされる朝成の合金駅を配録所に有し、さらに配け配上面にTeO<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、TiO<sub>2</sub>、
S1O<sub>2</sub> などの数化物又はMgF<sub>3</sub>、CeF<sub>3</sub>、A4F<sub>3</sub>などの弗化物のうちから遅んだ少くとも一種を保護説として積胎したことをも特徴とするものである。ただし、一数式におけるX、Yはそれぞれ

### 持商昭60-177446(3)

てあり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、 Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se およびBi のう ちから選んだ少くとも一位を扱わす。

上記一般式(In1-xSbx)1-yMy 基合金は、Sb の於加量か55 重量がより少なくなると類1 図に示す範囲 B のごとく混相を形成し、\*相( 第1 図に示す A の範囲の組成のもの。 )を形成しなくなり、80 単位を終えるとSb の単一相にとなり 臨相を形成しなくなるため、\*相かよび 配相間の相転移を利用した情報の報き込み、再生かよび書き替えができなくなる。

(Ini--xSbx)1-rMr系合金において、Myの添加量Yが20を放めを終えたときも合金はまれた形成しなくカリ、上述の場合と同じように相転移による信報の暫き込み、再生および審き徐允ができなくたる。さらに、添加金属M組成対相転移温度との関係では第2回に示すどとく、Te、SeおよびBiの場合は由都。、b間に挟まれる範囲I内で、これら金額の領類組合せにより物々に変えることができ、Au、Ag、

Cu、Pd およびPt の場合は曲部。、f K狭生れる範囲 I 内で変えることができ、A4、Si、Ge、Ga およびSn の場合は曲線におよびd で挟まれる範囲 I 内で変えることができる。さらに、範囲i、I およびII の相転移器屋を示す各クループの金属のうち、異独範囲に属する金属の組合せを変えることによつて、120~160での範囲内において適当を範囲に転移器度をもつ合金を得ることができる。

上述の光テイスク記録供体は、情報を書き込む場合は、記録層にパワーの高いレーザ光を照射して溶融させてから窒息に自然放冷させると、10<sup>d</sup> C/sec以上の冷却運度で急冷されて\*相に転移し、情報の響き込みができると共に、\*柏の鉄体にパワーの小さいレーザ光を照射すると混相へ相転移し情報は預去できるので、記録数体に再移き込みが可能になる。

#### く契箱的>

以下、本発明の代表的な実施例について説明 する。

#### 実施例1

### (a) 先テイスク配鉄鉄体の作製

In および Sb をそれぞれ 3 0 重量をおよび70 重数をの割合で協合した絮材を、石英るつ役中 に入れ、高級改加熱が中で 6 4 5 ℃に加熱階級 した後、が内自然放冶して In<sub>0.1</sub>Sb<sub>0.7</sub> 材料を得ることができた。

得られたPMMA円板2(以下、「飲料他1」 という。)上の In<sub>0.3</sub> Sb<sub>0.7</sub> 合金與の胰厚を削 足したところ250 Aであつた。

### (b) 光ディスク記録線体の性能

上述の工程によつて得られた飲料に1の In<sub>8.6</sub>Sb<sub>6.7</sub> 合金製面を上に向け、銀4図に示す なき込み・再生製量によつて性能を确定した。

銀4 図に示す物を込み。再生要能において、物を込み側は、情報入力原1 0、 都を込み制御 要佐1 1、 GaAs 半導体レーザ1 2、 集光レンズ1 3、 ミラー1 4 からなつており、飲料への 確を込み時の GaAs 半導体レーザの先出力は8 mW で行つた。

再生 個は、 GaAs 半導体レーザ 1 5、 紙光レンズ 1 6、 ビームスプリッタ 1 7、 トラッキングミラー 1 8、 九検出器 1 9、 再生出力詢問帳 匿 2 0、 テレビモニタ 2 1 とからなつており、上 泣の GaAs 半導体レーザ 1 2 の 九出力で 替き込まれた配録を、 GaAs 半導体レーザからの 九出力を 0.8 mW にして、 九快出器 1 9 に 得られる

### 特層昭 60-177446 (4)

再生信号を再生製取20を介して搬送放好報音 比(以下、「C/N 比」という。)を聞べたと ころ555であつた。

さらに、上記 C/N 比別定終了な、試料心しの情報省自込み面を、出力 4 m W の G a A a 半導体レーザ光で走変したところ、審 e 込み情報を 稍去することができた。

#### 奥热约2

森発酵として Ino.45 Sb o.55 材料を用いた他は 実施例 1 と同様の方法でPMMA円板上に、250 A 厚の Ino.45 Sb o.55 合金膜を形成した試料を得 た。 この試料M 2 について、実施例 1 と向じ方 法にしたがつて、C/N 比を規定したところそ の領は55 まであつた。また、この試料M 2 に 書き込まれた情報は、5 mW の G a A a 半導体レ ー サだび試料面を走査することによつて消去する ことができた。

#### 实 旅 例 3

無発限として、それぞれ(In<sub>0.45</sub>Sb<sub>0.55</sub>)<sub>0.9</sub>Au<sub>0.1</sub>、(In<sub>0.2</sub>Sb<sub>0.8</sub>)<sub>0.8</sub>Au<sub>0.2</sub>、

(Ino.45Sbo.65)0.9Auo.1, (Ino.3Sbo.7)0.8Ago.2-(Ino.2Sbo.8)0.8Ago.2 . (Ino.45Sbo.55)0.8Cuo.2 .  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.8}Ag_{0.2}$ ,  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$ , (Ino 45Sbo.55)0.8Pdo.2. (Ino.3Sbo.7)0.8Pdo.2. (Ino.2Sbo.8)0.8Pdo.z . (Ino.45Sbo.85)0.9Pto.1 . (Ino.3 Sbo.7)0.9 Pto.1 . (Ino.2 Sbo.8)0.9 Pto.1 .  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}AL_{0.1}, (In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}AL_{0.1},$ (Ino.2Sbo.s)0.9ALo.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Siate (Ing. Sbg. 7.)0.9Sig.1. (Ing. 2Sbg. 8)0.9Sig.1. (Ino.48 Sbo.88)0.9 Geo.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 Geo.1. (Ino.2Sbo.8)0.9Geo.1. (Ino.45Sbo.85)0.9Gao.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 Gao.1. (Ino.2 Sbo.8)0.8 Gao.1.  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Sn_{0.1}, (In_{0.8}Sb_{0.7})_{0.9}Sn_{0.1},$ (Ino.zSbo.s)q.gSno.1. (Ino.45Sbo.55)q.gTeo.1. (Ing. 2Sbg. 7)g. 9Teg. 1. (Ing. 2Sbg. 8)g. 9Teg. 1. (Ino.45 Sbo.55)0.9 Bio.1 (Ino.3 Sbo.7)0.9 Bio.1 . (Inq.2Sbo.8)0.9Bio.1を用いた以外は、実施例1 と同様の合金製蒸敷方法⇒よび C/N 比閊定方 弦によりC/N 比を測足したところ、いずれも その質は55%であつた。

#### 奥施例 4

また、C/N 止は55%で、保護験を被滑しないものと同じととが判つた。

また、本実施例の保護設はMgFz を使用した ものについて設明したが、他の非化物 CeF;、 ALF, 又は TeOz、VzOz、ViOz、TiOz、SIOz などの数化物製を保護際として形成させた場合 にも、向続の結果を得た。

上配実務的において、PMMA 製円板上への 「(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-y</sub>M<sub>y</sub> 合金の形滑膜は真空蒸滞法に よつて被滑させる方法について説明したが、真 空蓋粉法でなく、スペンタ法によつて形成させたものでもよい。また、使用した高板も PMMA 製のものについて示したが、アクリル、ガラス、 AL などの高熱伝導性材料を使用する場合は、 表版と合金層との中間に熱絶数層を 5 0 0 Å~ 0.2 == 程度形成させた方がよい。

#### く発明の効果>

以上の説明から明らかなように、本発明による光ディスク記録鉄体は、

① <u>すらに</u> Te、TeOxなど従来の光ディスク

記録媒体の相転移温度が10℃~60℃と低
いため、光ディスクの使用時中の臨度上昇があっても強き込
み情報が預去されてしまうが、本発明の先ディスク配験媒体においては120℃~160
でになつてはじめて \* 根、現相間の相転移が
なこるにすぎない。したがつて、存を込み併
報の安定性が高い。しかも、北ディスク配鉄

使体の使用状況に合わせて、用いる配数数体

### 特別昭60-177446(5)

の集材の物類、組み合せ割合を送当に選ぶと とによつて相転移風度を120℃~160℃ の間で自由に選択できる。

② GAA 8 半導体レーザ(他のレーザであつてもよい)の 8 ~ 1 3 mW の光出力で情報の普 き込みが可能であり、得られる再生信号のC/N 比は 5 5 多程度であり、従来の Te 、TeOx を使用した光ディスク記録媒体の C/N 比が 6 0 多程度であるのに比べて必ずしも高いとは云い得ないが、答き込んだ情報の安定性が高く、鮮り返し再生できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の光ディスクに保媒体の
In1-xSbx 合金の×相形成時の組成依存性とボ 相から混相への相転移温配との関係を示す特性 図、第2図は(In1-xSbx)1-yMy 合金にかける× 相形成の組成依存性と×相から温相への相転移 温度との関係を示す特性図、第3図は実施例の 光ディスク記録軟体作数に使用する真空装置の 数略構成図、第4図は実施例の光ディスク記録 族体の性能物定に利用したむき込み・再生装む の鉄路株成図である。

图面中、

1 … ベルクヤ、

2 ··· PMMA游板、

4 … 监密材料、

10…僧報入力额、

1 2 , 1 5 ··· GaAs 半導体レーザ、

17…ビームスプリッタ、

19 … 光検出器、

20…再生出力制御装置、

21…テレビモニタ。

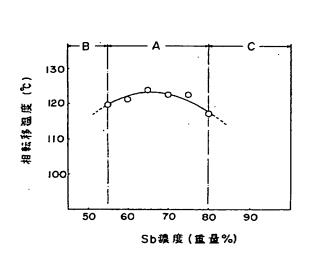
特許出題人

日本電伯電話公社

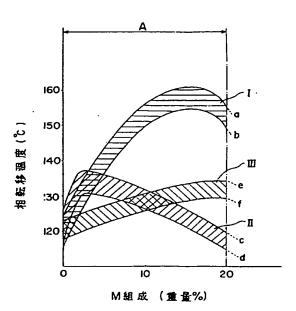
代穿人

弁理士 光 石 士 郎 他」名

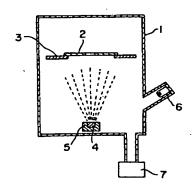
# 第 1 図



### 第 2 図



第 3 図



#### 第 4 図

